# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-005064

(43) Date of publication of application: 12.01.1999

(51)Int.CI.

B07B 13/00 H01L 21/02

H01L 27/12

(21)Application number: 09-159038

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

16.06.1997

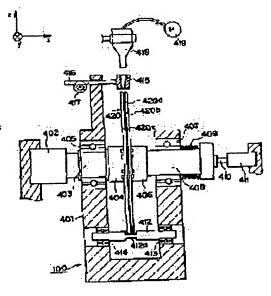
(72)Inventor: OMI KAZUAKI

SAKAGUCHI KIYOBUMI YANAGIDA KAZUTAKA YONEHARA TAKAO

## (54) SEPARATION DEVICE FOR SAMPLE AND METHOD THEREOF AND PRODUCTION OF BOARD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for separating the porous layer from a laminated board having a porous layer.

SOLUTION: A laminated board 420 having the porous layer 420b is supported while it is rotated with board holding parts 404, 406. A high speed and high pressure liquid or water (a jet constitutional medium) is jetted through a jetting nozzle 418, and the jet is inserted into the laminated board 420 via a guide part 415. The guide part 415 is adjusted at such a position in the direction of X axis by a motor 417 that the jet is concentrated in the vicinity of a laminated surface of the laminated board 420.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

2004/04/26 http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAg6aa9ZDA411005064P1.htm

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### 【일본공기특허공보 평11-005064호(1999.01.12) 1부】

(19)日本国特許庁 (J P)

### 四公開特許公報(A)

(11)特許出氧公司等号

特開平11-5064

(43)公開日 平成11年(1999)1月12日

(51) IntCl.*	政別在号	PI		
B 0 7 B 13/00		B07B	13/00	•
HO1L 21/02		· HOIL	21/02	В
27/12			27/12	В
		4,612	<b>-</b>	<u> </u>

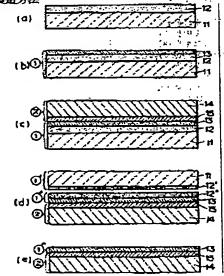
### 審査請求 栄謝求 請求項の数40 OL (全 14 D)

②1)出版基号	<b>经配</b> 本9~125 028	(71)出題人	000001007   日日の日  キヤノン株式会社	. ,x
(22) 山麓日	平成9年(15(7)6月16日		東京都大田区下丸子。3丁昌39番2号	
•	·	(72)発明者	近江 和明 東京都大田区下丸子3丁日30番2号 キ ノン株式会社内	ヤ
••		(72)発明者	坂口 領文 東京本大田区下丸子3丁目30番2号 キ ノン株式会社内	÷+>
		(72)発明者		<del>- 'Y</del>
		(74)代理人	<del>分理上</del> 大學 康述 (外2名) 社長日にお	a-

(54) [短明の名称] 試料の分離5:液及びその方法並びに基板の製造方法 (57) [張わ]

回語) ラス型層を有する安板モラ孔質 8で分離する統 数を提供する。

日ではいます。 「解決手段」 多孔 質見 4 2 0 b を有するより合わせ 芸術 4 2 0 を 芸術保持 3 4 0 4 及び 4 0 6 により 配転させながら 支持する。 殴射ノズル4 1 8 から 本意、 本圧の 液体 又は水(ジェット 様式 2 1 体) を 図射し、 その ジェットを 無内 3 4 1 5 は、 ジェット が 貼り合わせ 圣 様子 2 0 の 貼り合わせ 面付 近に 発中するよう こ、モータ4 1 7 により×動力向の 位置を 原整される。



【特許請求の範囲】

【詩求項 1】 内部に陥弱構造部を有「る試料を分離す る分離装置であって、

液体又は気体を束状にして成射する殴が到と、

前記憶対部より競封された液体又は成体の束を試料の職 弱構造部付近に集中させる案内部と、

を値え、取貨標道部で試料を分離することを検徴とする 分益装置。

「西東塔 21 前記案内部は、前記成計部上り成射され る波体又は気体の変の幅を所定幅に致って試料の脆弱機 造部付近に集中させることを持数とする請求項 1 に記載 の分離装置。

[請求項 3] 前記案内部は、打定既付部より成長され る液体又は気体の束の値を収る閉口部を呑し、前配関ロ 部の人口の値は、対記機打部より破打される液体又は気 体の変の値よりも広いことを解数とする謎求項 1又は詰 求項 2に記載の分類発度。

【節文項 4】 分離する対象となる試りは、暗器構造部 のうち外部に露出した部分に向かって含んだ済を有し、 **制記開口部の出口の幅は、前記簿の幅よりも狭いことを** 特徴とする語水項 31二2町の分離製造。

[請求項 5] 分離する対象となる試料は、臨時構造部 のうち外部に露出した部分に向かって30んだ済を存する ことを検査とする該求項 1に記載の分は装置。

[請求項 5] 対記簿の版面は、 時 V 2の形状を有する ことを特徴とする破壊項・5に記載の分は装置。

【新术項 7】 対記案内部と試料との注意関係を調整す・ る調整旅院を更に備えることを接触とする建求項 1万玉 設求項 6のいずれか1項 に記載の分離装置。

【試求項 8】 前記調整機構は、 対記 2内部を移動させることにより、前記案内部と前記試料との位置関係を調 型することを特徴とする詰求項 7 に記述の分離装置。

(請求項 9) 対記案内部と試料との注産関係を調整す る調整機械を更に備え、対記調整機構は、前記案内部を 介して呼がされる液体又は気体の束が非記済内に集中さ れるように、背記案内部と試料との位置関係を調整する ことを持数とする詰求項 5又は詰求項 6に記載の分離級

| 厨求項 10] | 雑記調整機構は、前2束内部を移動させることにより、前記案内部と前記試料との位置関係を 調望することを持致とする研究項 9102±の分離装置。 「請求項」「1) 試料を支持する支持・服存を更に違えることを特徴とする映本項 1万五請求項 10のいずれか1 項に記載の分離装置。

「請求項 12】 分離する対象となる試料は、 脆弱構造 部が時平面をなし、村記支持機構は、中記集内部を介し て成社される液体又は気体の東が、航星構造部がなず面… ・・モ而方向に食くように試料を支持することを特徴とする 鼓束項 11に記載の分類装置。

「蔚求項 13】 対記支射機構は、応引構造部がなす団

5 . . . . .

と時重直方面に設けられた軸を中心にして試料を回転さ せる回転機構を有し、武科を回転させながら支持することを特徴とする請求項 12に記載の分離発費。 [請求項 14] 対記案内部は、試得を支持するための

支持部に設けられていることを持致とする駐車項 1乃至 請求項 6のいずれか1項に記載の分数装置。

【請求項 15】 前記支持部は、試料を両側から挟むよ うにして保持する2つの保持部を有し、前配案内部は、 数2つの保持部が対向する部分の原間によって構成され ていることを特徴とする詩本項14に記載の分離装置。

【詩求項 16】 対記 2つの保持部が対西する部分には 傾斜面が形成され、対向する該傾斜面により、対記破射 おより喰針される液体又は気体の束の極を施定値に絞っ...。... 等より現所であったドストストットでは、「COMMAN A MARKET A

形状をなし、前記2つの保持部が対向する部分は円環状による の外周部を構成し、該外周部の内側に試験を保持することには、大きには

とを特徴とする語求項 18 に記載の分類製度がに対し、またができた。 では、 (時末項 18) 対記保持部は、政体文は安体の圧力に対す。 市計画ではでいた。 より試料が反うことが可能な状態で認識性を保持することに記載からなど説 とをを特徴とする詩求項 15万至請求項、47のいずれかでは、中学となる思いま 1項 に記載の分離表面。 (15カラ)に関するのができたなど思いま

1項 に記載の分離装置。 ちょうかがに常って、ためのにはかってでん。 【詩文項 19】 **が記文技術等は、分数が飛射技となる**大海(1に記さららなき 試料としての亜板を保持する保持部を存まることを持数では小師道は、氏・説の 、とする話求項 1.7万重請求項 1.3の以表表的と項 提記数3.3点に記録の多量点

の分離映画。 「計学 71 可能会内部と数4 との位置 「開東項 20] 対記2つの保護型は収益等を設け来上では20円分によう。 なる試料としての基板を保持する保持電を配ることを持ってに記載の分裂点を 数とする試末項 15万国請求項 16のは関わめ1項に回答表演は、示記型内 数の分離装置。 らしとにより、可能性内部と対記試験ものと

【請求項 21】 首記基板は、監報構造器として多利度のう済す項 でに記さい 日本年 21 日本学院は、総対保地のデジングが成場でする。「これには、 関を有することを何数とする話ま項、2の以ば議会項(202円デビジン)では、 に記載の分離映画。 「別点のはを選べば、「対点の活動会会の」、 「経来項(22] 東状の液体又は気体を原動して内容には気はありのには対記。 数等機造部を有する気料を分離する方法に適用するに取り対したりにのに言葉に 二記載の分離装置。

体又は気体の誘導装置であって、 1000 网络阿拉克 斯克特尼克克多维克斯 医乳 取引部より取引された法体又は条件の支を試料の能器等

。 造部付近に集中させる案内部を備えるさどを結構とする。記述監察には、 Padita 苏达获益. 性多ことにより、歯部束内表と対過数ねらか (建筑塔 23) 新冠黨內部は、林記度計劃之型原統合: 1 多味之の つじごれ

れる液体又は気体の束の痕を所支値に対って気料の肌が起じってはずったい機能・ 構造部付近に乗中させることを特徴と変る論説現 12 色に コープラ語 マロー・ 記載の孫滋装者。 列に記載が今本は元

【蘇東塔 24】 前記案内部は、前記成計器より成計されてき行きになるかに れる液体又は条体の束の値を扱う間凸部を存集を検記開き出き行物がは、を記さ 口部の入口の幅は、付記項対部より取引合在る液体及は1:気はの気が、独議信息 、 気体の幅よりも広いことを特徴とする結束項・22又は謎。記録では出てる。 求項 23に記載の部落装置。 海中海 人名霍纳内马纳诺霍

• 4.

1. #

: .

: .

部のうち外部に露出した部分に向かって、星んだ源を有 し、前記頭口部の出口の個は、前記簿の日よりも狭いことを特徴とする請求項 24に記載の競与装置。 【詩求項 26】 分離する対象となる。特は、取解構造 部のうち外部に露出した部分に向かって主んだ神を有す ることを特徴とする詰求項 22に記載の誘導装置。 [請求項 27] 前記游の断面は、VS:の形状を有する ことを特徴とする請求項 25に記載の影響装置。 【請求項 28】 前記院計部及び試料の保持機構を備え る試料の分数装置に連結する連結部と、 前記案内部と試料との位置関係を調整す 5頭整機棉と、 を更に備えることを特徴とする語求項 6 2乃至語求項 2 7のいずれか1項 に記載の誘導製造。 【請求項 29】 東状の液体又は気体を取射して内部に 取取構造部を有する試料を分離する方法に適用する試料 の支持製造であって... 試料を開创から挟むようにして保持する2つの保持部を 個之、設2つの保持部が対向する部分の問題によって、 避射部より限射された液体又は気体の束を試料の腕弱槽 造部付近に集中させる案内部が構成されていることを特 数とする支持装置。 - [請求項 30] ・ 肯記2つの保持部が4 向する部分には 傾斜面が形成され、対向する姿質斜面により、噴射部よ り成封された液体又は気体の束を所定の同に较って試料 の航路構造部付近に集中させることを特定とする詩求項 29に記載の支持装置。 、「酵求項 01] 支持する対象となる。料は、円盤状の形状をなし、前記2つの保持部が対向する部分は円本状 形状をなし、前にとコリルボッツ・ファット・ファックの外周部を構成し、該外周部の内側に試えを保持することが、1975年の大学はを保持することがあった。 大学 186 1889 とを特徴とする語彙項130 に記載の支援装置。 :: 「翻求項・32]: 消記保持事は、液体3 は底体の圧力に 、::・:より試料が反ることが可能な状態で設試。4を保持するこ.・・ …とをを持数とする詩求項 29乃至詩求斗 31のいずわか \*\*\* 1項 に記載の支持装置。 るごとを検査とする請求項、29に記数の支持装置。 ・「GDR 現場 34】・前記簿の断面は、VS の形状を石する : ことを特徴とする詩求項 33に記載の3持装置。 \*\*\*\* 「日本項 35] 支持する対象となる。科は、基版であ ることを特徴とする研究は 29万室 137 項 34のいずれ かり項 に記載の支持装置。 | 「日本明 36] | 対記を振は、 貯弱権は 部として多孔質 恩を有することを特徴とする詩求項 35 に記載の支持装 ・ 17 (請求項・371 ) 請求項 1万至請求項 21のいずわかり 項に記載の分離装置を使用して防弱情報部で試料を分離 することを特徴とする分離方法。 「蘇求項 38] 対記収射器から吸射させる液体として

・水を使用することを特徴とする研究項 5 7 に記載の分類

[詩求項 39] 一方の面に多孔質層及び非多孔質層を 旭二形成した第1の番板の前記乗多孔質層圏を第2の番板に貼り合わせてなる番板を前記乗多孔質層で分離する 方法であって、その分離に際して、請求項 1乃黨請求項 20のいずれか1項 に記載の分離装置を使用することを 特徴とする分離方法。 【財求項 40】 一方の面に多孔質層及び非多孔質層を 順に形成した第1の基版の前記非多孔質層例を第2の基 切に貼り合わせる工程と、貼り合わせた至仮を能記する 孔質度で分離する分離工程とを含む草板の製造方法であ 前記分離工程において、詩求項 1万至時求権、2:0のいず … れか1項 に記載の分離装置を使用することを接致とする 基板の製造方法。 2015年間から1 : 「発明の詳細な説明」 今の優位派を有する。この優位派としては時間定域、以下の時代がある。 「下のものが挙げられる。」 「「」」と言うは数とすることがある。 (1) 別毛を分離が容易で無象は化に通じで形态できませる。 (2) 放射試験性に受れている。 「まっぱる 22) 「ツルテスとはなりませる。 (3) 浮波音をが小さく、未子の動作速度の高速化が可にと言ういます。 「まっぱいます。」 まっとと得致とする時間にはは、これに近れのでは、 能である。 「まっぱいない。」 まっとと得致とするはは、これに近れのでは、 (4) ウェル工程が不要である。 「はっぱっぱい ひょうはいいってもいる。 (5) ラクチアップを防止できる。 ここを均衡とするようにある。 「まるまた」 (6) 連携化による完全が変更型電解効果がランジスを対けてきまる。 ここをもまた。 での必ず的可能である。 「まっとを呼ばとす。 はでは、ことをとはいる。 (日) 海峡にになる。 が迷められてきた。 マラダであった。 マラダであった。 マラグであった。 マラグであった。 マラグロ (0004) SOI技術としては、 おくは、単細晶サブ ァイア基版上にSiをCVD(化学気層成長)法でヘテキット ディット フィンを関上によりをレットに子外の状況が、まてヘデューを発生して、 ロエピタキツが長させて形成するSのISに伝統性の Minds 中央は、「近代は上で、 wphire)技術が知られている。このSOS技術は、最一になり、 も成熟したSOJ技術として一応の評価を存在ものの、これは、「一つでは、 SIJEと下述のサファイブを振との界面における性子不は、 整合による大丈の結晶欠解の発生、サファイア萎振を排

超するアルミニウム のSi層への選入、著版の価格、大 面板化への連れ等の理由により受用化が進んでいない。 【0005】SOS技術にないで、SIMOX(Separa tion by ion implanted oxygen) 技術を選起した。この SI MOX技術に関して、結晶気喘の削減や製造コスト の低減等を目指して低々な方法が試みられてきた。この 方法としては、並仮に放棄イオンを注入して達め込み放 化層を形成する方法、酸化肽を挟んでく牧のウェハを貼 り合わせて一方のウェハを研究又はエ・チングして、浮 い単相品8i 尼を設化既上に考す方法、更には、強化既 が形成されたSI基板の表面から所定の硬さに水井イオ ンを打ち込み、他方の莖板と貼り合われた後に、加熱処 理等により改敵化跌上に強い単結晶Si層を残して、貼 り合わせた英板(他方の英板)を剥離する方法等が挙げ られる。

【0006】本出頭人は、特開デ5-11338号にお いて、新たなSOI技術を開示した。この技術は、多孔 質層が形成された単結晶半连体亜板上に非多孔質単結晶 層 (SiO2) を形成した第1の蚕板を 矩線層 (Si O2)を介して第2の蚕板に貼り合わせ その後、多孔 質局で再基板を分離し、第2の基礎に非多孔質単結晶層 を移し取るものである。この技術は、501層の秩厚均 一性が低れていること、SOI層の結晶次脳密度を低減 し得ること、901層の表面平坦性が引げてあること。 念価な特殊仕様の超速装置が不要であること、数100 ▲~10μm程度の範囲のSOI製をすするSOI参振・ を国一の製造装置で製造可能なこと等の点で使れてい ・

【0007】更に、本出額人は、特関元7-30288 9号において、上記の第1の整仮と第2の登仮とをはり合わせた後に、第1の華板を破壊することなく第2の華板から分離し、その後、分離した第10 華板の裏面を平沿にして再度多孔質層を形成し、これで、再利用する技術、を開示した。この技術は、第1の番板で無駄なく使用で きるため、製造コストを大幅に修設すっことができ、製・ 造工程も単純であっるという優れた利点を有する。 1 . 1 . 22

[発明が解決しようとする課題] 上記の技術において は、貼り合わせた2枚の参板を分離する際に、両差板の 破損がなく、また、パーティクルの発生による製造装置 ちの河東が少ないことが要求される。 【0009】本光明は、上記の事情に引みてなされたも

のであり、恭仮寺の試料の分離に任道で分離完直及びで の方法並びに該分離装置を構成する型に及び該分離装置 を用いた挙抜の製造方法を提供することを目的とする。... [0010]

(課題を解決するための手段) 本発明に終る試料の分職 装置は、内部に設理技造型を有する試験を分離する分割 終題であって、液体又は気体を支援にして暗射する暗封 起飞、村尼亚引进上外或引きれた安全、世界序の東京学 中の前5時沿部付近15天中之廿5岁内以上多角之。 1891 株造部で試料を分離することを特徴という。 【ロロイイ】上記の分離を置において、対記案内部は、

Marie Carrier

前記録が部より収算される液体又は気体の束の帽を所定 幅に扱って試料の能器構造部付近に集中させることが好 ましい

【0012】上記の分離技器において、対記案内部は、 **前記録封部より破封される液体又は気体の束の幅を扱る** 関ロ部を存し、前記開口部の入口の個は、前記取封部よ り吹打される深体又は気体の支の幅よりも広いことが狂

【ロロ13】上記の分階映画において、分離する対象と なる試料は、取料構造部のうち外部に露出した部分に向 かって無んだ許を行し、前記期口部の出口の幅は、前記 甥の幅よりも狭いことが好ましい。

【0014】上記の分離装置において、分離する対象と なる試料は、配容構造部のうち外部に露出した部分に由・ かって強んだ溝を有することが好ましい。...

[OO15] 上記の分離装置において、対記簿の転面

は、略 V型の形状を有することが好ました。 【0016】上記の分数装盤は、検記案内部と試料との 位置関係を調整する調整整構を更に備えることが好まし

【0017】上記の分離処置において、1対記頭整携権 は、何記念内部を移動させることにより、移記案内部とは、 何記念内部を が記述性との位置関係を到整することが好ましい。 (0018]上記の分離現在は、対記案内部と試得との いっこう 2. 」位置関係を調整する調整機構を更に通え、前記調整機構 は、前記案内部を介して吸射される液体及は気体の束が、100mmです。 対記案内に集中されるように、前記案内部と試料との数では、100mmである。 置関係を調整することが好ましい。

対記試料との位置関係を調整することがは、2000年に、1 神を更に備えることが好ましい。 2.3 項 5.5 年 、なる試料は、配容保護部が終平面をなり、所記文符機構 またがましまができます。 は、 対記案内部を介して吸射される液体及は気体の東 またがある。他ではないです。 が、 配発構造部がなす面を面方面に真ちように試料を支

伝させながら支持することが好ましい。 (公本) 【0023】上記の分離装置において、前記案内部は、 武科を支持するための支持部に設けられたい。おことが好

ましい。
「(0024)上記の分階級面において、前記支持部は、 試料を両側から挟むようにして保持する2つの保持部を 有し、前記案内部は、弦2つの保持部が対向はある部分の 焼顔によって構成されていることが好えせい。 、:・・【0025】上記の分離映置において、前記2つの保持

型が対向する型分には傾斜面を形成し、対向する数傾斜 面により、前記破封部より破封される革体又は気体の束 の恒を所定幅に収って試料の路軽構造を付近に集中させ ることが好ましい。

【0026】上記の分離装置において、 なる試料は、円盤状の形状をなし、対説2つの保持部が 対向する部分は円環状の外周部を構成し、医外周部の内 側に試料を保持することが好ましい。

【0027】上記の分離基準において、対記保行部は、 選集又は気体の圧力により試料が反う。上が可能な状態 で設定日本保証よることが行ましい。

【0028】上記の分離製造において、前記支持機構 は、分離する対象となる試符としてのも板を保持する保 **掲部を有することがみましい。** 

【0029】上記の分離装置において、対記2つの保持 部は、例えば、分離する対象となる歓呼としての夢振を 保持する保持部である。

[0030] 上記の分類装置において、放記基板は、腕 弱媒治部として多孔質層を存することが好ましい。

[0031]、本紹明に任多語写架合は、更状の液体又は 気体を照射して内部に取り掘りである。 るがはを分離する方法に適用する、液体又は気体の熱に表音であって、 成打当より成打された。現体又は気体の引を試料の結晶構 造部付近に来事させる案内部を備える。。とを特徴とす

【ロロ32】上記の翻座装置において、前記案内部は、 質記頭射部より頭射される液体又は気がの束の幅を所定 個に絞って試料の助路構造部付近に乗らさせることが行 1 3 4 4 ましい.

【0033】上記の誘導改竄において、前記案内部は、 前記成封部より吸引される液体又は気にの束の値を挟る・ 間口部を有し、前記関ロ等の人口の幅に、前記収射部上 り収録される液体又は気体の幅よりもこいことが好まし "LN

。【0.03.4】上記の誘導装置において、分離する対象と なる試料は、助発神道部のうち外部に前出した部分に向 かって理んだ漢を有し、特証関ロ部のと口の幅は、前記 滂の値よりも狭いことが好ましい。

一次の確定する状にことが作ませた。 「0035」上記の誘導装置において、分離する対象と ・なる試料は、取到特定部のうち外部に12世にた部分に向 かって壁んだ碑を有することが好ましい。

【0036】上記の熟莲装置において、背記簿の断面

は、V型の形状を有することが好ましい。

【0037】上記の閉等装置は、前記8以前及び試料の 保持機構を備える試料の分離装置に通野する通精部と、 付記案内部と試料との位置関係を調整:「る研盤機構とを 更に備えることが好るしい。

【0.038】 太発明に係る試料の支持計道は、東状の液 体又は気体を噴射して内部に旋弱構造: 1を有する試料を 分離する方法に適用する試料の支持統計であって、試料 を両側から挟むようにして保持する2つの保持部を値。 え、該2つの保持部が景向する部分の段間によって、 唯 射部より殴射された液体又は気体の束を試料の聴器構造 部付近に集中させる案内部が構成されていることを検査 とする。

【0039】上記の支持装置において、前記2つの保持 部が対向する部分には傾斜面を形成し、対向する変傾斜 面により、吸射部より吸射された液体又は気体の束を所 定の個に较って試料の脆弱構造部付近に集中させること が好ましい。

【0040】上記の支持装置において、支持する対象と なる試料は、円盤状の形状をなし、 社記をつの保持部が 対向する部分は円環状の外周部を構成し、窓外周部の内、 側に試料を保持することが好ましい。 【0041】上記の支持装置において、背記保持部は、

液体又は気体の圧力により気料が反ることが可能な状態 で該試料を保持することが行ましい。

【〇〇42】上記の支持装置において、交換する対象と なる試料は、配貨構造部のうち外部に発出した部分に向" かって空んだ漢を在することが好ましい。

【0043】上記の支持装置において、対記簿の断面 は、V型の形状を有することが好ましい。マイニィタムット 【ロロ44】上記の支持級直において、・交流する対象と 

えば脆弱構造部として多孔質層を有することが好まし 30 3 to 1 to 1 f 3... 可好茶。

【0046】太契明に係る試料の分離方法は、、上記の分・・・・・・・・・ 盆装造を使用して取到特造部で試料を分離することを持

から取材させる液体として水を使用するごとが好まし、パット Saligit;

[0048] 本列明に保る至板の分裂方法は、一方の面 に多孔型層及び乗り孔型層を順に形成した第2の電板の。(1943) 前記却多孔型層側を第2の要板に貼り合わせでなる要板。(1955)。 を前記非多孔質層で分離する方法であってき、その分離に ・・・・・ 限して、上記の分離装置を使用することを検査とする。 いり 【0049】本契明に係る委扱の製造方法は、ジャカの面(1918) に今孔質層及び非今孔質層を順に形成した系式の基板の「高い 前記非多孔質用側を第2の基板に貼り合わせる工程と、。

139合わせた英板を前記非多孔質層で分離する分離工程: とを含む基板の動造方法であって、対記分離正程におい て、上記の分離設置を使用することを特徴とする。 大理など [0050]

【CO50】 【発明の実施の形態】以下、活付図面を参照でながら本 気勢の打造な実施の形態を説明する。" 7 4 5 [0051] 図1は、本発明の紆函な実施の形態に係る SOI茶板の製造を方法を工程項に説明する図である。

[0052] 図1 (a) に示す工程では、: 風結晶Si莶

The state of the s

版11をは 備して、その表面に関格化は等により多孔質 Si 居12を形成する。次いで、回1 (b) に示す工程では、多孔質 Si 居12上に非多孔質単結晶 SI 房13 をエピタウシャル成長法により形成する。これにより、第1の季版() が形成される。

【0054】例1 (d) に示す工程では、貼り合わせた 2枚の基板を、多孔質Si啓12の部分で分離する。これにより、分2の基板側("+) は、多し質Si尼12"/単結晶SI径13/延続度15/単結晶SI签 (位) は、単組品Si基板11上に多孔質12"を石する構造となる。

【00035】 分離後の至板 (\*) は、残っした今孔質 5 i 滑 1 2\* を除去し、必要に応じて、この表面を平坦 化することにより、面び第 1 の至板 () : ※ 成するた のの重結品 5 i 至板 1 1 として使用される。

(0) 5.6] 貼り合わせた登板を分離した後、図1 (e) に示す工程では、第2の基板側("+)の表面の参孔質層12"を選択的に除去する。これにより、型結長51層13/链線層15/単結品に「変統14の研磨機造、ずなわち、SQI構造を有する基板が得られる。

【0057】この実施の形態においては、図1 (d)に示す工程、すなわち、貼り合わせた2枚の基板(以下、貼り合わせ蒸切 を分離する工程において、分離積極である今孔質5・層に対して、選択的に本王の液体又は気体を収録することにより認分関積極で基準を2枚に分類する分離装置を使用する。

【0058】 [分離较級の第1の信点例] 図2は、本発明の好適な実施の形態に係る分離装置の態時構成を示す 新面図である。この分割装置100は、フォータージェット法を通用したものである。一般に、フォータジェット法は、水を高速、高圧の東状の流れにして対象物に対して可対して、加工、美面の金製の除去、表面の洗浄寺を行う方法である(ウォータージェット 51色 1号第4ページ参照)。 【0059】この分離映数100は、貼り合わせ屋板の多孔質層(分離領域)に対して、葛板の面方向に、高流流にの液体又は気体を東状の流れにして殴射して、多孔質層を透射的に崩壊させることにより、多孔質層の流体を通りである。以下では、この変状の流れを「ジェット」という。また、ジェットを得滅する液体又は気体を「ジェット構成体」という。ジェット構成線体としては、水、アルコール等の右機溶解、発成のでは、水、アルコール等の右機溶解、発成、高酸をの他の酸、水酸化カリウム、モッチングガスその他の気体を促用し得る。

【0080】この分離収益100は、実空チャックを増えた研伝保持部404、406を育し、この基板保持部404、406を育し、この基板保持部404、406を育し、この基板保持部404、406により貼り合わせ基板420を両側から挟むようにして保持する。貼り合わせ基板420kである。予礼度居420kで記分ででは、内の職様合100におり、この分別では一つの番板420kの、420kに分離される。この分別は四十つの番板420kのでは、例えば、基板420kが図1における第1の基版例(\*\*・)になるようにセッドす

【0061】 萎板保持部404は、ベアリンダ405を介して支持者401に回転可能に随文された回転館403の一端に連結され、この回転館403の他端はモータ402の回転館に連結されている。したがって、モータ402が発生する回転力により、基板保存部404に直交吸表されたより合わせ至板420が回転することになる。このモータ402は、貼り合わせ登板420の設に、不回示の影響器からの命令に従って影響であれた回転通度で回転第402を回転させる。この

【0063】また、幸振保持部408には、別より合わせ 華振420が分離されてない状態では、貼り合わせ華振 420を介して回転曲403の回転力が伝達され、その 時息、回転第403、華振保持部404、貼り合わせ等 振420、華振保持部406、回転前400及び圧縮パ キ409は、一体化して回転する。そして、貼り合わせ、 季振420が全技の美振り分離されることにより、回転 師408は滑止することになる。 【0064】回転曲408の後端側(×軸方向)には

:

.....

エアーシリンダ411が設けられている。このエアーシリンダ411は、貼り合わせ並振42(を逆振保持部404及び405により保持させる際に、ピストンロッド410に出り回行軸40月の投端を圧射が、409元を圧断する方向、に押し出す、(図2に示す状況)。そして、素型チャックにより貼り合わせ 亜板420分離の建が可能な状況にする。すなわり、エアーシリンダ4・1は、貼り合わせ 重板420分離の建が可能な状況にする。すなわり、エアーシリンダ411は、貼り合わせ を板420分離の建が可能な状況にする。すなわり、エアーシリンダ411は、貼り合わせを板420分離の発達が可能ないりまする。

【0065】この分離装置100に貼り合わせ基板42 0をセットするには、ペアリング41~。414により 回転可能に支持台401に軸立されたを適合せ軸412 の評等412~に貼り合わせ基板420を設置し、その 後、前述のように、ピストンロッド4・0を押し出すことによより、基板保持部406を貼りだわせ基板420 に当接させ、この状態(図2に示す状況)で、基板保持 野404及び406の実空チャックを付けませれば良

【0066】ここで、位置合せ始41には、y抽方向に2つ設けることが好ましく、この場合、貼り合わせ至版420を2本の位置合せ独412上に計選するだけで、x,y,zの3方向に関する貼り合われ送版4200位置を規定することができる。したがって、手作業により貼り合わせ至版420のセットが享息になる他、推送ロボットの様式を解除化することができる。

【0057】一方、分離処理が完了した各等値を取り出すには、分離処理の完了により、至板・200個が米価方向に移動し、両を板が引き進された化に、例えば、縦当日ボットにより2枚のを振を夫々把打し、その後、夢板保持到404及び406の女空チャークによる吸速を網路すれば良い。

【0069】貼り合わせ至版420をパットした後に、不図示の制御器は、案内部415の排作口の位置が辿り合わせ密析420の貼り合わせ面付近の上に位置するように案内部415定を登録のする。第月部415に、×助方白に移動可能に支持台401に援持された支持ロッド416に連結されてあり、モータ47により、その位置を強調整される。

【0069】ポンプ419は、貼り合うせ至低420の分域処理の時に、ジェット存成解体(利えば、水)を圧縮して破解ノズル418に送り込み、、計により破射ノスル418から高速、禁圧のジェットが案内部415の注入口に向かって破好される。

【0070】この際、菜内部415の排出白は、貼り合わせ茶板420の貼り合わせ面付近の上に位置決めされ

ているため、第四部415の排出口から排出されるジェットは、貼り合わせ番塩420の貼り合わせ面付近に集中して挟入されることになる。

【0071】図3~図5は、宮内部、庭村ノズル及び貼り合わせ受振を拡大した図である。宮内部415は、注入口415年から接出口415日の向かって、往りに図が小さくなる閉口部415年を有し、この閉口部415年のにより、庭村ノズル418からは大力をある。図6は、貼り合わせ面とでは入えか418のに対すれている状态を示す図である。図6は、貼り合わせ面とでは入ズル418の日にデザックの影響がすれている状态を示す図である。図6に示すが変更があっても、庭村ノズル418中のの最前がすれて、カーカーのの最近であっても、庭村ノズル418中の日本のでは、第一部415年からは出まり、定位は対するようにのは、第一部415年から持出まり、定位に対するようにでは、第一部415年の全面への指導により、このである。そのをでするとである。そのを下分を考慮してポンブ419を剥削すると変がある。そのを下分を考慮してポンブ419を剥削すると変がある。

【0072】貼り合わせ番板420は、外周部に、貼り合わせ面に向かって取んだく製薄420dを有することが望ましい。このようなく整帯420dは、第1の番板(図1の)を構成する単語品の「垂板として②面取り加工の複された華板を使用することにより書具に形成することができる。このく整理420dの存在形式り、ジェット430が効率的に貼り合わせ華板420に技入る。

【0073】図13は、V整済の有無による貼り合わせ整板に作用する力の違いを模式的に示す図でありる。図1。3(a)は、V型済420点が形成された貼り合わせ速板、図13(b)は、V型済が形成された貼り合わせ速板・10を分離するために、まから、10に示すように、貼り合わせ基板・420を回側から内部に配かって圧に、貼り合わせを板・420を回側から内部に配かって圧に、貼り合わせを板・420を回側から内部に配かって圧があり合いのが開する。とに比較・7、10の外周が破壊されるまで、比り合わせを板・420を対象されて、以型済を形成したかが、貼り合わせを板・420を分離する方向へののかが作用して、10、10を対象は、20を分離する方向への方が作用して、10、10を対象は、20を対象は、20でありがであり合わせを板を分離が容易になると言える。

【0074】また、貼り合わせ益板の外間部が浮版で使われているような場合にもV型済4204は効果的に作用する。すなわち、V型済の存在により、貼り合わせ至近を分離する方台に力が作用するため、この力により効率的に当返決跌を破壊することができる。

【ロロフ5】貼り合わせ益版420に技入されたジェッ

and the second second

トは、貼り合わせ基版420を分離するための根柢(分離機構)である今孔質層420を達取的に崩壊させ、他の部分には殆ど損傷を与えることない。これば、今孔質層4206(図1においては、今孔質層12)は、それに対する単語品は「基版(基版420の表面、図1においては単語品は「基版411)や結構層(要版420の表面、図1においては単語品は「基版411)で記載を「要版420の表面、図1においては発酵層13)に比べて、係めて取りは特別を有するからである。

【0076】注入0415 ● の形状は、図3一図5に示すように延形であっても良いが、他の3状であっても良い。すなわち、注入0415 ● の形状に、硬針ノズル418から使射されるジェットを開口3415 中内に導入できる形状であれば十分である。

【0077】排出口415bの形状は、分離視域が直段状であったの、貼り合わせ番類420の面方向(y軸方向)に細長く延びた矩形であっことがまましい。また、貼り合わせ基版420の触方向(x袖が向)に関しての排出口415bの値もすは、貼り合われ塞板420の外層部に形成されたV型溝420dの値(まよりも狭いことが望ましい。これによりジェットを外型的に利用することができる。

【0078】また、貼り合わせ至振410の触方向(x 触方向)における初出日4156の位置は、その中心部が貼り合わせ受振420の分離領域、1なわち、今孔度 材4206の中心に略一致するように、モータ417を 制効することが望ましい。これにより、排出日4156 から排出されるジェットを助率的に利用することができ

【0079】 さらに、京内部415が貼り合わせ華板420に対向する面は、図4に示すように、貼り合わせ夢板420の円弧に沿った形状にするここが望ましい。これにより、排出口415bから排出されるジェットを効。 学的に利用することができる。

【0080】 案内部415の間口4156の断面形状 比上記の間口4156のように、案内部の構成部状を 機状にくり良いた形状に変更されるものではない。配7 及び図6は、案内部の他の断面形状の利を示す回であ

【0081】この分離終案100は、ジェットを用いて 貼り合わせ整板を分離するため、例えば、以下のような 利点を容する。

- (1) 基板の分離のために液体又は気(5 (ジェット構成 は体) を使用するため、基板の分離面の損傷が少ない。
- (2) パーティクルの発生や飛散が少れい。
- (3) 分離面に対して垂直方向に作用いる力の面内均一性が高い。
- (4) 分離処理を高速化することができる。

(5) 分離処理により生じる射向する:)機面の狭い間隙 にジェットは成成体(図えば、水)がは原に入り込むた

**~**∺ . . :

- め、大面柱の貼り合わせ至板の分離が容具である。
- (6) 今致校同時処理が容易である。
- (7) ジェットの制御(例えば、圧力、径等)の自由度が大きいたの様々の貼り合わせ番帳に対応することが容易である。
- (8) 加熱処理等が不要であ り、通常の環境化(例え ば、常温、常圧)で処理できる。
- 【0082】なお、ジェットによう分離方法を採用する 場合、吸射ノズルから吸射されるジェットを貼り合わせ 毎板に直接接入させる構成(以下、直接方式)も有効で あり、本解明は保る構成を排除するものではない。しか しながら、この分離硬造100は、吸射ノズル418か ら吸射されたジェットを貼り合わせ至板に挟入させる位 置を割撃する案内部413を設けたことにより、直接方 の分離装置に対して、例えば、以下の後位点を否す
- (9) 度射ノズルの位置を誘撃する駆動機構又は壁場の保持部の位置を調整する戦動機構として、特度の低し態動機構を採用することができるため、分離吸資全体の構成を単純化することができると共に分離装置のコストを低速することができる。

(10) 直接方式の分離装置を用いた場合によりも分離 処理を急速化することが容具である。

:

 $\gamma > N$ 

our maint with a

5 - 1 T - 1

-: • • • •

ため、貼り合わせ華板を破損させる危険性が高くなる。 【〇〇85】一方、この分離装置10mに終れば、貼り 含わせ基版の軸方向に関してのジェットの幅を料限しつ つジェットの減金を高めることが呑易である。 したがっ て、貼り合わせ亜板の分離処理を高速化することが容易 である。

【〇〇86】【分離装置の第2の様成制】この分離装置 は、第1の構成例に係る分離装置の案が部の構造を改良 したものであって、他の部分の様成はも1の様成例と同 柱である。回9一回11は、第2の存成例に低る分離表 置の案内部の振時無威を示す図である

[0087] この様成例にほう無内部・15' は、貼り 合わせる版420に対向する面に、貼り合わせを版42 ひから溢れたジェット構成媒体(例えた、水等の媒体) を倒方に効定的に排出するための排出別4154を含す

【ロロ日日】【分離現底の第3の構成別】 この実施の形 理に係る分離製度は、案内部と華坂保料部とを一体化 し、貼り合わせ華板と案内部との位置をせる不要にした ものであ る。

[0089] 図12は、第3の様成例1:係る分離装置の 優時構成を示す新国図である。なお、81の構成例に係 る分離装置100と同様の部材には同一の符号を付し、 その説明を省略する。

【0090】この分離装金100、は、円盤状の基板保持部404、及び405、の円環状のシ周部にジェット の高内部を嫌えている。 すなわち、 華に保持部404 及び405 は、図示のように貼り合わせ姿仮420を 授人だ状態で、貼り合わせ登板 420(外周部のV型海 420 dを露出させる案内面 404 e )、び 405 e を夫 々有する。この案内面4-04 ●及び4(16 ●が構成する 随語は、前述の原立部4 1 5 o と同様! 機能 し、 一般射ノ ズル418から収封されるジェットを引り合わせ英狐4 20のV型溝420dに挟入させる。この宗内面404 ■及び408 e は、円盤状の至板條件割404′及び4 05′の全周にわたって設けられている。また。この案 中面404 e 及び405 e は、挟入されたジェット構成

経済を拘出する担当口としても概略する。 【0091】 整版保持部404′ 及び・05′ には、貼 り合わせ幸振420と対向する面に環に得404 b及び 405 bが天々をけられている。このが状済404b及び405bは、ジェットの挟入により引け合わせ新振4 ・20の内側から外側に向かって分離力を作用し、貼り合 わせ番板420が、その断度において二般状に関く(反 る)ことを許容し、ジェット様成は体を効率的に排出す ることを可能にする。

[0092] 貼り合わせ基版 4 20を小離読置 1 0 0に セットするには、2つの基板保持割404、及び40 6°が互いに難隔した状態。すなわち、エアシリンダ4 11のピストンロッド4 10が収容された状態で、例え

tite and the second

يندونون

Subject of the

ば接送ロボットにより貼り合わせ基板 420を基板保持 部404'の吸る面に押し当てて、萎振保持部404' の英蛮チャックを作動させる。その後、エアシリンダ4 1 1によりピストンロッド 4 1 0 を押し出すことによ り、 茶板保持部405' の吸き面を貼り合わせ蓄板42 口に押しぬてて、この状型で、茶板保持部406'の実 空チャックを仲勢させる。その後、エアシリンダ411 によりピストンロッド410を収容することにより、分 雄処理を開始できる状態になる。

【0093】分離処理は、モータ402により貼り合わ せ芸板 420を回転させながら、噴射ノズル418より ジェットを吸射することによりなされる。分離処理が完 了すると、第1の構成例に係る分離装置100の場合と 同様に、萎板420s側が圧縮バネ409の作用により ×始方向に移動し、基版420c回から引き越される。 【〇〇84】分離処理が完了した華仮を取り出すには、 例えば、推送ロボットにより2枚の至板を夫々吸むし.:.. その後、夢板保持部404~及び406~の英型チャッ クによる吸着を解除すれば良い。

【0095】この分離装置100′に拠れば、貼り合わせ勢振420を萎振保持部404′及び405′にセッ・ トするだけで、成射ノズル418から成数されるジェッ、 7、構成例におけるモータ41.2及びその制御機構)を設け、 1997年1977年1 る必要がなく、装造の構成を始略化することができる。(A. また)。 デーデーデー 

質5 i 層 12の孔の内室は無酸化既で覆われた。次い / ・・・・ で、多孔質Si居12上にOV O法によりの、tigum導 の製結品Si屋13をエピタキシャルが長させた(回す (6) 毎緊)。このエピタキシャル成長の条件は次の道: ログロコー・ミ・結び : りである. ← F 1.1 :-<u>45</u>: . [0099]

ソースガス: Si Ha

S ...

大株団を集束した活躍。 結婚が約時の民

が行る措施性、39種は10ではようなが後数 でのものは100とで開発しまりにデザムに

តិសាក្សស**់ត**ិតិត

A 10 Sept 25

多点整新门。□属 2014年(1917年)

· # 12 24

医原制 计连续法

条1、層(アグルマグ・映像)(1922) 伊田般線(201)と伊藤田島、『伊田島 - 檀楠春町町で、『海野原春島

キャリアガス: H2 温度:850 [亡] 圧力: 1×10-2 [torr] 或長速度: 3. 3 [nm/sec]

更に、この重視器SI層(エピタキシャルSI層)13 上に500 [nm] のSiO2層15を移成した。そし て、厚さ500 [n m] の5 i 02層1 5を形成した単 結晶Si薔椒14を別3年 頃し、Siつ2層周士を全温 で看着させた後に、温度700【亡】 こ2時間の無処理 を強し、2枚の基版を貼り合わせた(E)1(c)参

【0100】この貼り合わせ華板を上記の第3の構成例 に保る分離装置100'にセットし、ミマの装置により 分離処理を行った(図1(d)参照)。この際、ジェッ ト構成媒体として純水を使用し、ジェットの径を口、2 [mm]、庶封する水の圧力を2501) [Kef/am 2] とした。また、収射ノスルの位置を貼り合わせ節の 国上から未図的に表干すらした位置に同定して分類処理 を行った。貼り合わせ革板は、時1回にしたところでお 難され、圧物バネの作用により、2枚()基板が引き離さ れた。分離された分至版には、 体、制: L. 欠扱がなかっ

【0 1 0 1】太いで、分離された2つの本板を分離場合 100′から取り出して、表面の多孔【8 | 肩をHF/ HNO3/CH3COOH系のエッチン・7段で遊択的にエ ッテングした。単語品SIのエッチング速度は極めて低 いため、多孔質Si層の下地となっている英語品Si至 仮がエッチングされる量は、実用上無視することができ ・る。このエッチング処理により、Sir ン2版15上に約0.2pmの厚さの単結晶Sir 213で高するSOI基 仮を形成することができた(図1(ei 多筒)。 [0 1 02] 完成した301至板の表 ほ、すなわち、単 結晶 Si屋15の表面には不良がないことが確認され た。また、遠辺型電子顕微銀により、《経結晶 Si 居 1 5 の駅面を観察した結果、結晶次職等がほじしておらず、 良好な結晶性が維持されていることが「監された」 (0103) なお、図1 (b) に示す、C信の後に、単語 品S i 層 (エピタキシャル層) 13側 D表面にS i O2 限を形成しなかった場合においても、Jai橋に良好なSO )を紙を形成することができた。 ・[0 1 0 4] 多孔質Si尼を形成した吉振(単結品Si

を振うした空域を対したとして、大阪の多孔はデーを検索し、 表面を平坦化することにより、 再属、 81 の差板として 使用することができた。 なお、上記のように、 多孔はさ ・ はを除去した空域を第1の差板として再列用する際に は、周辺部に対して面取り加工を施すことが好ましい。 【G 1 Q 5】 【窓 2 の通用例】 この通用例は、第 1 の通 用例の分離処理において、第3の様式列に係る分類改置 100の代わりに、第1又は第2の標は例に係る分類級 表100を使用したものである。この通用例において

は、ジェット構成は体として絶水を使用し、ジェットの 径を1.0 [mm]、成計する水の圧力を850 [Ke f/cm2] とした。また、貼り合わせ亜板のV型海の 幅を0. 525 [mm] 、案内部の排出口の幅を0. 6

25 [mm] とした。 [0106] 上記のように、貼り合わせ華板のV型海の 極より大きい径のジェットを使用したが、業内部により ジェットの幅が対照され、ジェットが効率的にV型端に 投入され、高速に貼り合わせ装板を分離することができ

【0 1 07】また、完成したSOI 茶板も、第1の適用 例により動造されたSOI基板と同様に良好なものであ った。

【0108】以上、本発明の好流な実施の形態として、 SOI帝板の製造に好適な分離装置について説明した が、本発明に係る分離装置は、他の部材を分離式いせ切 断する堪合にも使用できる。

[0109] 分離する対象となる部件は、例えば多礼度 度のように、能弱な分離領域を有することが好ましい。 【0110】以上、特定の実施の形理を挙げて特徴的な:※。 技術的思想を説明したが、本発明は、これらの実施の形で 速に記載された事項 によって限定されるものではなく、 符計語求の範囲に記載された技術的默起の範囲内におい で様々な変形をなし得る。: たい かんせい シューラング 1999 - ゲラ 聖典 ロッド せいひろん だん [0-111]

(1) 1021年4月27日(京都代表書 好馬名:曹十二、表頭(以京都)以代上上 大震義、成立、都等國際與軍軍等行業成

(図面の簡単な説明)

٠,.

[図1] 本発明の好通な実施の形態に係るちゃし 美板の [図1] 本美明の計画(本典)のであった。 製造を方法を工程所に説明する図であった。 (図2] 本熟明の計画な実施の形式によった強英値の概 時様点を示す断面図である。 9相点を示す断面図である。 【図3】案内部、風針ノズル及び貼り合うで支持を放大 した図である。

【図4】案内部、曜射ノスル及び貼り合わせ萎促を拡大 した回である. [図5] 条内部、取射ノズル及び貼り合わせ炭漿を拡大

した図であ う. 【図 8】貼り合わせ面と破射ノズルの中心との距離がず れている状態を示す図である-

「図7】 案内部の他の断面形状の例を示す図であ る。

[図8] 農内部の他の断面形状の例を示す図である。 [図9] 第2の構成例に係る分離装置の案内部の概略構

成を示す図であ る。 [四10] 第2の構成例に任る分離装置の案内部の極時

構成を示す図であ る。

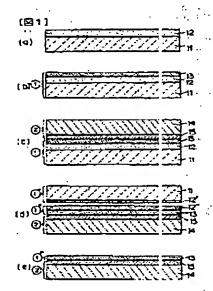
 $p_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{j \in \mathcal{N}_{ij} \in \mathcal{N}_{ij}} \frac{1}{2} \frac{p_{ij}}{p_{ij}} \sum_{j \in \mathcal{N}_{ij}} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

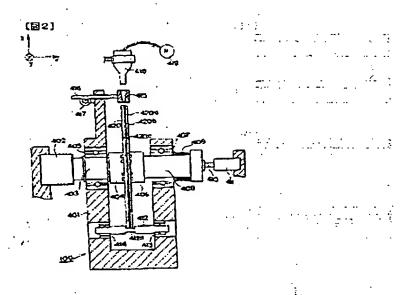
·. · . . .

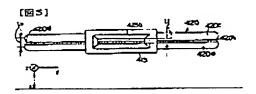
40.7 ベアリング

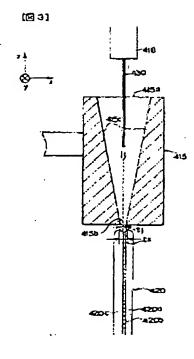
[図11] 第2の構成例にほう分離説記の契内部の概号 株成を示す回である。 [図 1 2] 第3の様式例に係る分類表記の紙幣様式を示す版面図である。 [図13] V 整済の有無による貼り合わせ亜板に作用する力の違いを模式的に示す図である。 (符号の既明) 11 单指晶S i 蚕板 12, 12', 12'' 多孔質S i 引12 13 非多孔質单結晶S i 層 14 重結晶S(亜仮 15 超氣層 401 支持管 402 モータ 403 回転論 受饭保持部 404. 404' 405, 405 ベアリング 406, 406 卷板保持等 4040, 4050 第內面 4046, 4066 案內面

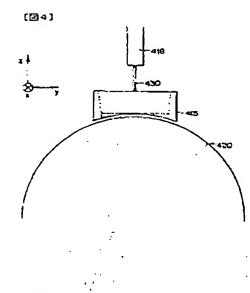
408 回転物 409 圧弱パネ ピストンロッド エアーシリンタ 410 411 位置合过路 413,414 ペアリング 415,415' 案内部 415a,415a',415a'' 415b,415b',415b'' 415c,415c',415c'' 注入口 排出口 向いず 4154 排出講 416 芝州ロッド モータ 4 18 昭計ノズル ボンフ 420 貼り合わせ基版 420a, 420c 420b **分孔質** 420d V聖琳 430 ジェット

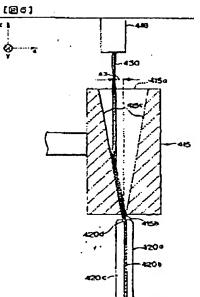


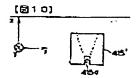


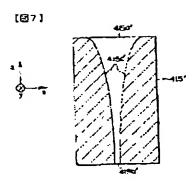


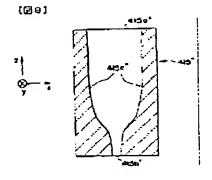


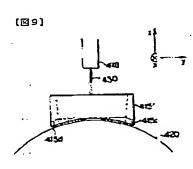


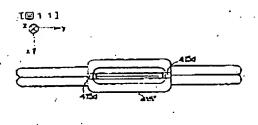


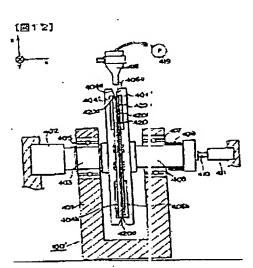


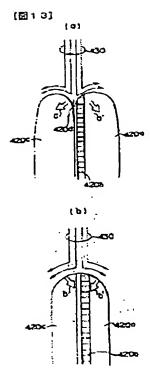












フロントベージの収ぎ

(72)発明者 米原 競夫 東京部大田区下九子3丁門30亩2号 キヤ ノン株式会社内

1.